

公益社団法人日本金属学会
水素が関わる材料科学の課題共有研究会

優秀若手表彰(オーラルの部)

水留 柊 殿

受賞課題名

「 $(\text{Zr}, \text{Hf})_7(\text{Ni}, \text{Cu})_{10}$ の C_2H_2 水素化触媒特性と吸蔵水素の役割」

あなたは水素が関わる材料科学の課題共有研究会
第3回研究会において優秀な講演を行い、将来の
大いなる発展が期待されるものと認められました。
よってその栄誉を称えこれを表彰します。

2025 年 11 月 20 日

公益社団法人日本金属学会
水素が関わる材料科学の課題共有研究会